

3. 技術開発経過（時系列で記述のこと）

- 200v 年 □□□の研究
200x 年 □□□□□□を実証（世界初）（9. 開発技術の公表(3)）
201y 年 □□□デバイス開発
201z 年 新規□□□デバイス開発（添付資料 1）

4. 知的財産権（当該技術に直接係わるもの）

公告特許 ○×件、公開特許 △○件

- (1) 特許 「□□□およびその製造方法」
(2) 特許 「タイトル」
(3) 特開平 「タイトル」
(4) 特開平 「タイトル」
(5) 特開 2010- 「タイトル」

